'05年04月88日(太) 19時05分 琉族: CANTOR COLBURN

雜: YKI&ASSOC.

R:269 P. 17

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出國公開登号

特開平11-84359

(49)公開日 平成11年(1999) 3月26日

(51) Int CL° G 0 2 F 1/1335	能別記号	•	F1 G02F G09F	1/1985 1/196 9/95		
1/136 G09F 9/35	500 320				500 320	

なかまます。 おままま おままの 12 OL (全 5 頁)

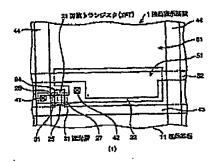
(71)出版人 000002185 (21) 出願番号 特顧平9-248283 ソニー株式会社 東京都基川区北基川6丁肖7報35号 (22)出頭日 平成9年(1997) 9月11日 (72) 発明者 佐藤 拓生 京京都品川区北岛川6丁目7部36号 ソニ 一株式会社内 (74)代理人 介理上 脱梢 國則

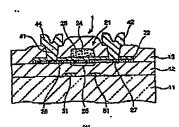
(54) [発明の名称] 被品表示基型

(57)【要約】

【課題】 液晶表示装置の駆動基板側から画素トランジ スタの多結晶Si-TFTに入射する光よって発生する 光リーク電流に起因した輝点やクロストークの発生を無 視することができなくなってきた。

【解決手段】 液晶表示禁電1に搭載されている画素電 凝 (図示省略) をスイッチングするもので駆動差板11 上に形成されたトップゲート選またはプレーナ型の薄膜 トランジスタ (TFT) 21からなる画器トランジスタ の下層側(配動基板11側)に、絶機膜12を介して、 例えば多結晶シリコンからなる遮光層31が設けられて いる液晶表示装置1であり、この遮光層31は、TFT 21のソース・ドレイン26,27の網部の下層側に、 少なくともこのソース・ドレイン26,27の端部を追 光する状態に設けられている。





'05年04月28日(大) 19時05分 流共: CANTOR COLBURN

雜: YKI&ASSOC.

R:269 P. 18

(2)

特開平11-84359

【特計請求の範囲】

May-27-2005 03:55 PM

【翻求項1】 液晶表示設置に搭載されている画茶電極 をスイッチングするもので駆動基板上に形成されたトッ プゲート型またはプレーナ型の薄膜トランジスタからな る面素トランジスタの下層側に遮光層が設けられている ことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 請求項1記載の液晶表示装置において、 前記進光層は、前記画素トランジスタのソース・ドレイ ン端部の下層側に、少なくとも該ソース・ドレイン端部 を遮光する状態に設けられていることを特徴とする液晶 表示装置。

【請求項3】 請求項2記載の液品表示装置において、 前記強光されているソース・ドレイン端部にLDD領域 が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【簡求項4】 諸求項2記載の液晶表示設置において、 **徹記遮光匣は、前記画器トランジスタのソース・ドレイ** ン端部に加えチャネル部の下層側に設けられていること を特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】 請求項4記載の液晶表示装置において、 前記連光層は、前記画素トランジスタのソース・ドレイ ン場部およびチャネル部に加え各画菜ごとのゲート謎の 下層側に設けられていることを特徴とする液晶表示装

【請求項6】 請求項4記載の液晶表示装置において、 前記度光層は、前記画案トランジスタのソース・ドレイ ン造部およびチャネル部に加えゲート終の下層側に設け られていることを特徴とする液晶表示装置.

【請求項7】 請求項1記載の液晶表示装置において、 前記進光層は、前記画業トランジスタよりも下層側に絶 緑度を介して形成されていることを特徴とする液晶表示 游冠、

【請求項8】 請求項2記数の液晶表示装置において、 前記述光層は、前記画素トランジスタよりも下層側に絶 緑膜を介して形成されていることを特徴とする液晶表示 装置。

前記遮光局は、前記画素トランジスタよりも下層側に絶 緑膜を介して形成されていることを特徴とする液晶表示

【請求項10】 請求項4記載の液晶表示装置におい て、

前記進光層は、前記画素トランジスタよりも下層側に絶 誤脱を介して形成されていることを特徴とする液晶表示 装置。

【諸求項11】 諸求項5配敏の液晶表示装置におい

前記弦光層は、前記画楽トランジスタよりも下層側に絶 緑膜を介して形成されていることを特徴とする液晶表示

【諸求項12】 諸求項6記載の波晶表示装置におい

て、 前記巡光層は、前記画深トランジスタよりも下周側に絶 緑膜を介して形成されていることを特徴とする液晶表示

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に関 し、詳しくは遮光層を設けた液晶表示装置に関する。 [0002]

【従来の技術】トップゲート程置またはプレーナ措造の 多数晶シリコンー薄膜トランジスタ (以下多結晶Si-TPT (Thin Film foransistor)という)を画案電極 のスイッチング素子に用いた液晶表示装置では、上記多 結晶SiーTFTが形成されている駆動基板上の最下層 にこの多結晶Si-TFTの活性層が形成されているた め、駆動基板側からの入射される光は多結晶Si-TF Tの活性層に直接入射する.

【0009】通常、対向基板側からの光は、対向基板は たは駆動基板の多粒晶Si-TFTより上層(数多結晶 Si-TPTよりも対向基板側)に形成されている閩素 開口以外を遮光するためのブラックマトリックスで多結 届ちューTFTへの入射光も同時に遮光されている。し かも、通常、液晶パネルへの光源からの光は対向基板側 から入射されるので、駆動基板側からの光というのは、 パネルを通過した光の戻り光等の、いわゆる光光であ ۵.

[0004]

【発明が解決しようとする課題】多結晶シリコンは非晶 質シリコンほど光感度はない。 しかしながら、 近年の液 晶表示装置ではプロジェクタのように大光量下での使用 が増加し、多結晶SIーTFTでも光リーク電流が無視 できなくなってきている。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するためになされた液晶表示装置である。すなわち、 液晶表示装置に搭載されている画素電板をスイッチング するもので駆動基板上に形成されたトップゲート型また はプレーナ型の薄膜トランジスタからなる画素トランジ スタの下層側に遮光層が設けられているものであり、こ の遊光層によって、少なくとも画気トランジスタのソー ス・ドレイン造部が遮光されている。

【0006】上記液晶表示装置では、この液晶表示装置 に搭載されている画索電極をスイッチングするもので駆 動車板上に形成されたトップゲート型またはプレーナ型 の薄膜トランジスタからなる画素トランジスタの下層関 に遮光層が設けられていることから、パネルを通過した 光の戻り光等の駆動基板便から画素トランジスタに入射 する、いわゆる迷光は遊光層によって遊遊されるので画 素トランジスタに入射しなくなる。そのため、画素トラ ンジスタにおいては、光リーク電流の発生が抑制され

'05年04月28日(太) 19時06分 宛在: CANTOR COLBURN

雞: YKI&ASSOC.

R: 269 P. 19

(3)

時期平11-84359

る。この光リーク電流の抑制作用は、少なくとも画案トランジスタのソース・ドレイン電部が選光されていれば 現れる。

100071

を示す。

【発明の実施の形態】本発明の実施形態の第1例を、図 1の液晶表示設置の要部説明図によって、以下に説明する。図1の(1)はレイアウト図を示し、(2)は (1)中におけるTFTのチャネル長方向の拡大断画図

[0008]図1の(1), (2)に示すように、駆動 基板11上に絶縁膜12を介して面素トランジスタとな るトップゲート型の薄膜トランジスタ(以下、TFTと いう) 21が形成されている。上記駆動基板11は、透 明な共仮である例えば石英ガラス基板からなり、上記能 段度12は、例えばAP-CVDにより成膜されたノン ドープトシリケートガラス (NSG) からなり何えば4 OOpmの厚さに形成されている。また上記TF.T21 は、上記絶縁膜12上に形成されたTFT21の活性層 となるもので、例えば多詰品シリコン層からなる半導体 **酉腹22と、この半導体薄膜22上にゲート絶縁膜23** を介して形成したゲート電極24とからなり、このゲー ト電極24の下部の上記半導体薄膜22にはチャネル部 25が設けられ、そのチャネル部25の両側にはソース ・ドレイン26、27が形成されている。上記半等体符 膜22は、例えばLP-CVDにより成膜されている。 【0009】そして上記TFT21のソース・ドレイン 26, 27場部よりこのTFT21のチャネル長方向に 例えば±1.0μmの領域を遮光する遮光層31が、上 記取動器被11と上記絶縁膜12との間に設けられてい る。この遊光圏31は、高い抵抗値を有する膜で形成さ れることが望ましく、例えばLP-CVDにより成膜さ れたノンドープの多結晶シリコンからなり、例えば75 nmの脱垣を有している。そして少なくとも遮光される べきTFT21のソース・ドレイン26,27の端部と は、ゲート電極24の端部下よりTFT21のチャネル 長方向に土1.0μm、少なくとも土0.5μmの領域

【0010】上記駆動座板11上には上記TFT21を 残う層間絶縁膜13が形成されていて、この層間絶縁膜 13には上記TFT21のソース・ドレイン(ソース) 26に接続されている引き出し電極41およびソース・ ドレイン(ドレイン)27に接続されている引き出し電 極42が形成されている。

【0011】また、上記録動差板11は行列配置した国 素部61を有している。各面業部61に対応して上記T FT21が形成されている。さらに、図示はしないが、 上記面素部61上には周問絶殺限を介して上記引き出し 電極42に接続する面素電極が形成され、さらに被晶を 介して、対向電極が形成された対向差板が設けられてい る。 【0012】さらに、上記各面菜部61の各行に対応してTPT21の行を走査する走在配線(ゲート器)43、および各面菜部61の各列に対応してTPT21の列に所定の画像信号を供給する信号配線44が配設されている。上記走在面線43は上記ゲート電施25に連続して形成されている。上記信号配線44は上記引き出し電極41に連続して形成されている。そして、例えば上記引き出し電極41、42および上記信号配線44は同一層で形成されている。

【0013】上記半等体時度22には、上記TFT21の他に補助容量51が形成されている。この補助容量51は、半導体研度22を一方の電極とし、補助配線52を他方の電極として、阿電極間に例えば上記ゲート絶録膜23と同一層からなる誘電体膜(図示省略)を介在させて容量を形成している。上記補助配線52は、例えば、上記定査配線43とほぼ平行にこの走査配線43と同じ層で形成されている。

【0014】上記の如くに、液晶表示装置1は構成されている。

【0015】上記液晶表示装置1では、この液晶表示装置1に搭載されている画素電極をスイッチングするもので認識差板11上に形成されたTFT21からなる画素トランジスタの下層側(駆動基板11側)に造光間31が設けられていることから、パネルを通過した光の戻り光等の壓調整板11側からTFT21に入射する、いわゆる迷光は遮光層31によって達破されるのでTFT21、特にソース・ドレイン26、26の端部に入射しなくなる。そのため、TFT21においては、光リーク電気の発生が抑制される。また遮光層31は、TFT21よりも下層側に絶縁膜12を介して形成されていることから、多結晶シリコン層22との間に寄生容量が生じ建くなる。

【0016】上記TFT21はトップゲート型で説明したが、プレーナ型のTFTであっても同様に変光図31を設けることが有効である。また上記変光されているソース・ドレイン26、27の端部にLDD (Lightly Doped Drain)が形成されていてもよい。

【0017】次に本発明の実施形態の第2例を、図2の 被晶表示器型の要部レイアウト図によって、以下に説明 する。また図2では、前記図1によって説明した構成部 品と同様のものには同一符号を付与する。

【0018】図2に示すように、液晶表示装置2は、前記図1によって説明した液晶表示装置1の度光度31の形成位置を、TFT21のソース・ドレイン26,27の場部に加え、チャネル部25に延長したものである。この図2では、進光層31を高抵抗の材料からなる例えばノンドープの多結晶シリコンで形成しているため、TFT21のチャネル部25の下部全体に至るように、ソース・ドレイン26,27の各場部に設けた遮光度31を一体化して設けた場合を示している。なお、液晶表示

105年04月28日(太) 19時06分 宛集: CANTOR COLBURN

黏: YK1&ASSOC.

R: 269 P. 20

(4)

特開平11-84359

装置2の進光層31以外の他の構成部品およびそれらの 形成位置は、前配液晶表示装置1と同様である。

【0019】上記液晶表示装置2では、前記液晶表示装置1と同様の作用効果が得られるとともに、道光層31が、TFT21のソース・ドレイン26,27始部に加えチャネル部25の下層側にも設けられていることから、さらに光リーク電流の発生が抑制される。

【0020】次に本発明の実施形態の第3例を、図3の 協品表示装置の要部レイアウト図によって、以下に説明 する。また図3では、前記図1によって説明した構成部 品と同様のものには同一符号を付与する。

【0021】図3に示すように、液晶表示装置3は、節記図1によって能明した液晶表示装置1の遮光層31の形成位置を、TPT21のソース・ドレイン26、27の結節およびチャネル部25に加えて、各画系ごとの走査節第43の下層側に延長したものである。なお、液晶表示装置3の遮光層31以外の他の構成部品およびそれらの形成位置は、前記液晶表示装置1と同様である。

【0022】上記液晶表示装置3では、前配液晶表示装置1、2と同様の作用効果が待られるとともに、遮光層31が、TPT21のソース・ドレイン26、27環部およびテャネル部25に加え、各西条ごとの走空配線43の下層側にも設けられていることから、さらに光リーク電流の発生が抑制される。

【0023】次に本発明の実施形態の第4例を、図4の 液晶表示鏡型の要部レイアウト図によって、以下に説明 する。また図4では、前配図1によって説明した構成部 品と同様のものには即一符号を付与する。

【0024】図4に示すように、液晶表示装定4は、前室図1によって説明した液晶表示装定1の変光層31の形成位置を、TFT21のソース・ドレイン26,27の暗部およびチャネル部25に加えて、各面素を通る定 変配線43の下層側に延長したものである。なお、液晶表示装置4の速光層31以外の他の構成部品およびそれるの形成位置は、前配液晶表示装置1と同様である。

【0025】上記液晶表示装置4では、前記液晶表示装置1,2と同様の作用効果が得られるとともに、遮光層31が、TFT21のソース・ドレイン26、27場部およびチャネル部25に加え、各面素を通る定益配線43の下周回にも設けられていることから、さらに光リーク電流の発生が抑制される。

【0026】上記第3例および第4例において、配銀下に形成する追光層31の形成位置を定在配線43の下部に限定しているのは、遮光層31が高抵抗層なノンドープの多結晶シリコンから形成されているとはいえ、隣接配線からの寄生容量による信号の飛び込みがあった場合でも、その影響を最小限に抑制できる配線が走空配線43だからである。もちろん、追光層31が十分高抵抗であれば、画案開口以外の全体を選光してもよい。

【0027】上記第1例~第4例で説明したように、上

記述光層31は、TFT21の活性層となる薄膜半等体層22との間に組縁膜12を介して形成されている。それによって、遮光層31への解接配機からの寄生容量が抑えられる。その組縁膜12は、膜厚を少なくとも100m程度、好ましくは200m~1.0μm程度に設定することが好ましい。矩縁膜12の材料には、例えば、LP-CVD、AP-CVD、P-CVD等の成膜によるSiO2膜、SiN膜等が用いられる。好ましくは、LP-CVDによる高温酸化膜(HTO膜)、AP-CVDによる/ンドープトシリケートガラス(NSG)膜を用いる。

【0028】そして、遮光層31は隣接配線からの寄生容量を抑えるため、少なくとも10kΩ/□以上の高度抗を有する必要がある。好ましくは1MΩ/□以上の抵抗値を有することが望まれる。また、TFT21の光リークを抑制するためには、少なくとも400nm~500nmの波長領域の光に対して透過率が70%以下であることが必要となる。好ましくは、50%以下であることが望まれる。遮光効果を挙げるためにはさらに低い方が好ましい。遮光隔31の厚さは、上記抵抗値と遮光性とが両立すれば、厚きは同かないが、実用上は、10nm~1.0μmがよく、好ましくは20nm~400nmがよい。

【0029】また、上記監光層31を形成する材料としては、この遮光層31より上層に多結晶シリコンのTFT21等の素子を形成するためのプロセスの整合性を零慮すると、多結晶シリコン薄膜、卵晶質シリコン薄膜、 炭化シリコン薄膜、卵晶質シリコンゲルマニウム薄膜、 卵晶質埃化シリコンゲルマニウム薄膜等を用いることが できる。

【0030】さらに、上記第1例〜第4例では、圏等トランジスタとしてシングルゲート型のTFT21で説明したが、ダブルゲート構造のトランジスタでもよく、その場合、信号線側と面差側の少なくとも2か所のソース・ドレイン電路を変光すればよい。

【0031】上を避光月31を形成する位置は、画案トランジスタに限定されることなく、例えば、駆動回路のトランジスタに対しても、同様に遮光することで、光により発生したキャリアのトラップによる特性不良を防ぐことができる。

[0032]

【発明の効果】以上、説明したように本発明によれば、 液晶表示装定に指載されている画案電極をスイッチング するもので駆動差板上に形成されたトップゲート型また はプレーナ型の弾膜トランジスクからなる画素トランジ スタの下層側に遮光層が設けられているので、パネルを 通過した光の戻り光等の駆動基板側から画素トランジス タに入射するいかゆる迷光はを遮蔽することができる。 そのため、駆動差板側から画素トランジスタに入射する 光量が低減できるので、画業トランジスタにおいては、 105年04月28日(太) 19時D7分 発統: CANTOR COLBURN

全語: YK I & ASSOC.

R: 269 P. 21

(5)

特開平11-84359

光リーク電流に起因する環点やクロストークを抑制する ことができ、良質な画面を得ることが可能になる。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の実施形態の第1例を示す液晶表示表定 の要部説明図であり、(1)はレイアウト図を示し、

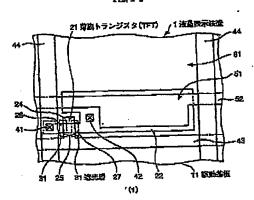
(2)はA一人設要部拡大断面図を示すものである。 【図2】本発明の実施形型の第2例を示す液晶表示装置の関部レイアフト図である。 【図3】本発明の実施形態の第3例を示す液晶表示装置の要部レイアウト図である。

【図4】本発明の実施形態の第4例を示す液晶表示装置の要部レイアウト図である。

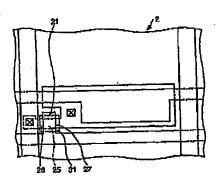
【符号の説明】

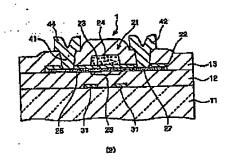
1…液晶表示装置、11…駆動基板、21…溶膜トラン ジスタ (TPT) 、31…遅光層

[図1]

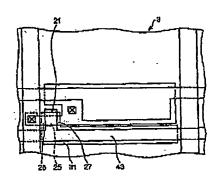


【図2】

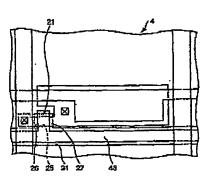




【図3】



【図4】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.